マイクロマグ解析による MAMR 用 STO に加わる外部磁界の検討

板垣諒、金井靖、Simon J. Greaves¹、村岡裕明¹ (新潟工科大、¹東北大)

Micromagnetic analysis of the effect of external field rise time on STO oscillation for MAMR

R. Itagaki, Y. Kanai, S. J. Greaves¹, H. Muraoka¹

(Niigata Inst. of Tech., ¹Tohoku Univ.)

<u>はじめに</u>

高周波アシスト磁気記録(MAMR)方式は、高周波発振素子(STO)から発生する高周波磁界を主磁極(MP)からの記録磁界に重畳し、高異方性媒体への記録を可能にする¹⁾。STOは MAMR で最も重要な構成要素であり、安定した強い高周波磁界を発生すること、低い注入電流密度(J)で発振すること、媒体の FMR を誘起する周波数の磁界を発生することが求められる。我々は記録ヘッドギャップ中に STO を挿入したモデル(統合 STO)は、STO 単独のモデル(孤立 STO)に比べ STO が安定に発振し難いことを示した²⁾。つまり、ヘッドから STO に印加される磁界(in-gap field)を単に強くしても STO は安定に発振しない。ここでは STO の安定な発振を目的として、孤立 STO のマイクロマグネティック解析を行った。記録ヘッドの in-gap field を想定して rise time を変えた高周波磁界を加えたところ、STO の発振に顕著な差異がみられたので報告する。

解析モデルとソフトウェア

Fig. 1 に示すように、高周波発振層(FGL)とスピン注入層(SIL)からなる STO を考える。SIL は透過のスピンを FGL に注入する。STO の諸元を Table 1 に示す。STO 素子に加える外部磁界は、面直(z 方向)成分のみを持ち、か つ均一であると仮定した。解析には富士通製の EXAMAG V2.1 を用いた。

<u>計算結果</u>

STO に 1 GHz、20 kOe_{pp}、rise time (0 to +90%)の異なる 2 種類の外部磁界 (H_{apl})を加えた。J は 3.0×10^8 A/cm² とした。Fig. 2 に STO の発振を示す。同

図の横軸は時刻であり初期状態より表示している。縦軸は FGL 磁化の面内成分(M_y)と面直成分(M_z)を FGL 全体で平均し、飽和磁 化で規格化して表示した。 $M_y/M_s = 1$ のとき、FGL の磁化が完全 に面内で回転していることを示す。同図より、rise time が短い (0.083 nsec)場合は STO が安定に発振するが、rise time が長い(0.283 nsec)場合は、回転が不安定である。つまり、 M_y/M_s の絶対値が小 さく、かつ変動し、発振周波数も低い。Jを 2.0×10⁸ A/cm² および 4.0×10⁸ A/cm² と変えた場合も同様の傾向が見られた。

小さな記録ヘッド素子を用いると rise time が短くなり、安定した STO の発振を得ることが可能³⁾ だが、単なる素子の微小化は記録磁界強度が低下する懸念がある²⁾。講演では安定な STO の発振を得るための条件を述べる。

本研究の一部は JSPS 科研費(基盤研究(c)課題番号 16K06321)お よび情報ストレージ研究推進機構(ASRC)の補助金によった。

<u>参考文献</u>

- J.-G. Zhu, X. Zhu, and Y. Tang: *IEEE Trans. on Magn.*, 44(1), 125, 2008.
- 2) 金井, 板垣, S. Greaves, 村岡: 信学会研資 MR2017-9, 2017.
- 3) T. Katayama, et al., Journal of App. Phys., 117, 17C503, 2015.



Fig. 1 Schematic of STO.

Table 1	Major parameters of STO.	
	FGL	SIL
Thickness	10 nm	2 nm
$4\pi M_s$	20 kG	8 kG
H_k in z direction	31.4 Oe	31.4 Oe
Exchange, A	2.5 × 10 ⁻⁶ erg/cm	1.0 × 10 ⁻⁶ erg/cm
α	0.02	0.02
Non-magnetic interlayer (IL) thickness = 2 nm, Po = 0.5, Width (x) × height (y) = 30 nm × 30 nm		



Fig. 2 Volume-averaged FGL oscillation vs. time. $J = 3.0 \times 10^8$ A/cm², AC external field = 1 GHz, 20 kOe_{pp}.